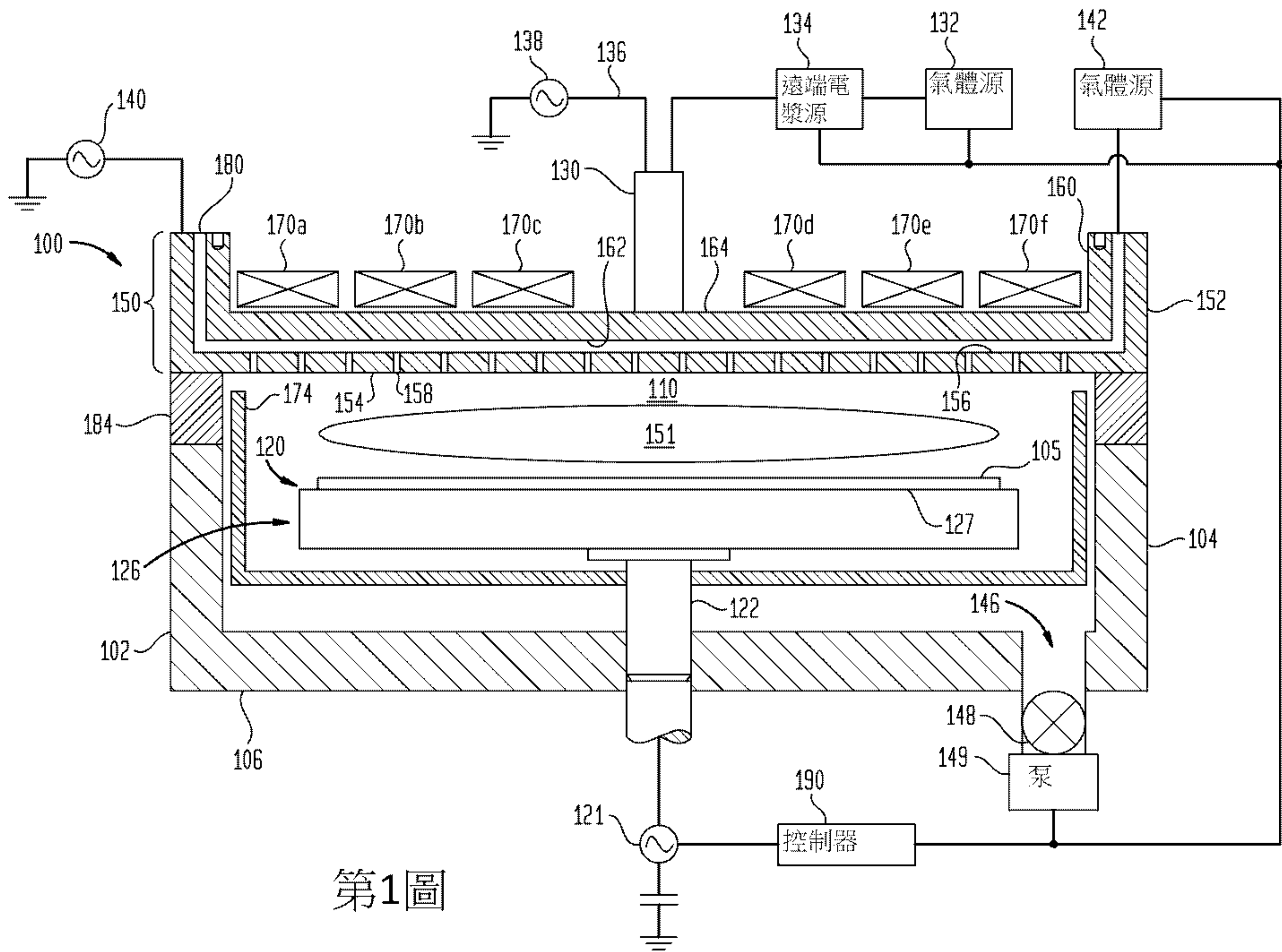






第1圖

符號簡單說明：

- 100 . . . 電漿處理腔室
- 102 . . . 腔室主體
- 104 . . . 側壁
- 105 . . . 基板
- 106 . . . 底壁
- 110 . . . 內部容積
- 120 . . . 台座組件
- 121 . . . RF 功率源
- 122 . . . 升降機構
- 126 . . . 基板支撐件
- 127 . . . 基板接收表面
- 130 . . . 氣體輸入
- 132 . . . 氣體源
- 134 . . . 遠端電漿源
- 136 . . . RF 饋送
- 138 . . . RF 功率源
- 140 . . . RF 功率源
- 142 . . . 氣體源
- 146 . . . 排放埠
- 148 . . . 排放導管
- 149 . . . 排放泵
- 150 . . . 濺射噴淋頭組件
- 151 . . . 電漿
- 152 . . . 面板
- 154 . . . 濺射表面
- 156 . . . 第二表面
- 158 . . . 氣體通道
- 159 . . . 凹部
- 160 . . . 背板
- 162 . . . 第一表面
- 164 . . . 第二表面
- 170 . . . 磁電管
- 170a-170f . . . 磁電管

I691607

TW I691607 B

- 174 . . . 可移動襯墊
- 184 . . . 隔離環
- 190 . . . 控制器



assembly comprises further comprises one or more magnetrons positioned along the second surface of the backing plate.

【指定代表圖】第（ 1 ）圖。

【代表圖之符號簡單說明】

1 0 0 電 漿 處 理 腔 室

1 0 2 腔 室 主 體

1 0 4 側 壁

1 0 5 基 板

1 0 6 底 壁

1 1 0 內 部 容 積

1 2 0 台 座 組 件

1 2 1 R F 功 率 源

1 2 2 升 降 機 構

1 2 6 基 板 支 撐 件

1 2 7 基 板 接 收 表 面

1 3 0 氣 體 輸 入

1 3 2 氣 體 源

1 3 4 遠 端 電 漿 源

1 3 6 R F 饋 送

1 3 8 R F 功 率 源

1 4 0 R F 功 率 源

1 4 2 氣 體 源

1 4 6 排 放 埠

1 4 8 排 放 導 管

- 1 4 9 排 放 泵
- 1 5 0 濺 射 噴 淋 頭 組 件
- 1 5 1 電 漿
- 1 5 2 面 板
- 1 5 4 濺 射 表 面
- 1 5 6 第 二 表 面
- 1 5 8 氣 體 通 道
- 1 5 9 凹 部
- 1 6 0 背 板
- 1 6 2 第 一 表 面
- 1 6 4 第 二 表 面
- 1 7 0 磁 電 管
- 1 7 0 a - 1 7 0 f 磁 電 管
- 1 7 4 可 移 動 襯 墊
- 1 8 4 隔 離 環
- 1 9 0 控 制 器

【特徵化學式】

無























































